明細書

液晶表示装置、及びその製造方法

【発明の詳細な説明】

5

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、液晶表示装置およびその製造方法に関するものである。

【従来の技術およびその問題点】

一般的な液晶表示装置は、電極パターン及び配向膜等を形成した二枚の基板を 10 シール樹脂、もしくは、UV樹脂の硬化性を用いて貼り合せて構成されている。 この上下一対の基板の間隔を保つべく、基板間に所定の径のプラスチックビーズ スペーサーを介在せしめたり、また、基板間に複数の柱状スペーサーを形成する ことがなされている。

[0002]

15 後者の柱状スペーサーを形成する際はスペーサー専用のレジストを用いる方法が存在するが、図8(a)に示すように、着色層24a',24b'を重ねていくことにより、柱状のスペーサー24'を形成していく方法も開示されている。

[0003]

この着色層 2 4 a ', 2 4 b 'を重ねた柱状スペーサー 2 4 'は、本来図 8 20 (a) のように精度良く重ね合せなければならないが、露光精度等の問題から、 図 8 (b) および (c) に示すように、十分な色の重なり部分が得られないこと がある。このように十分な重なりが得られない場合には、柱の重なり面積が変わ るため、柱強度のばらつきが発生し、ギャップムラの原因となるという問題を有 する。

25 [0004]

30

かかる問題を鑑み、十分な色重ねの面積を得るためには、図9(a)および(b)のように下層の着色層24a'のパターンを、露光精度をふまえた大きさに設定することが考えられる。なお、図示中、 α は、二層24a',24b'の露光精度の和の最大値である。この場合、図9(c)のようにズレが発生しても、重なり合う面積は変わらないため、柱強度も変わらず、ギャップムラによる表示

ムラも発生しない。さらに、柱の高さを十分にとりたい場合には、図1.0に示すように、三層24a, 24b, 24c, に積層することも考えられる。なお、図示中、 α 1 および α 2 はそれぞれ、二層の露光精度の和の最大値である。なお、同種の方法として、特許文献 1 記載の技術も存在するが、特許文献 1 記載の技術では、図9 および図1 0 で示す正方形でなく円形であるが、目的としては同じである。

[0005]

【特許文献1】

特開平9-120074号公報

[0006]

5

しかし、図9および図10や特許文献1記載のものにあっては、どうしても最下層24a'の面積を大きくする必要があり、液晶表示素子の絵素におけるスペーサーの必要面積が多くなり、絵素の開口率の低下を招く可能性があり、透過率の低下の原因となる。

15 [0007]

【発明が解決しようとする課題】

そこで、本願発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、柱強度を十分 確保しつつスペーサー面積を少なく保つことが可能な液晶表示装置を提供することを課題とする。

20 [0008]

25

30

【課題を解決するための手段】

本願発明は上記課題を解決すべくなされたものであり、本願発明に係る液晶表示装置としての特徴は、一対の基板間には、液晶が保持されるとともに該一対の基板の間隔を保つためのスペーサーが介在された液晶表示装置であって、前記スペーサーは、基板の上に積層された第一層、及び、該第一層の上に該第一層と平面視交差するように配された第二層を備える点にある。

[0009]

上記構成からなる本願発明に係る液晶表示装置にあっては、第一層または第二層の形成に際して、たとえば露光精度などの問題から所望形成位置との多少のズレが生じても、第一層および第二層が平面視交差するように配されているので、

5

20

25

30

両層の重なり合う部分は一定面積となり、このため、柱強度のばらつきの発生を防止でき、ギャップムラの発生を防止できる。しかも、従来のもの(図9,10 および特許文献1など)に比して、スペーサーの必要面積を小さく設定でき、開口率のロスを減らすことが可能となる。つまり、従来のものであれば、一つの層(図9では下層)を、二層の重なり合う個所としての予定位置(以下「重なり所望位置」ということがある)から前後左右斜めの周囲八方向に大きく設けることを要していたが、本願発明によれば、重なり所望位置から二方向に大きい層を二つ形成することにより足り、スペーサーの必要面積を小さくすることができる。

[0010]

10 なお、本願発明において、第一層が基板の上に積層されているとは、一方の基板において他方の基板側に第一層が形成されていれば足り、また、第二層が第一層の上に形成されているとは、第一層よりも他方の基板側に第二層が形成されていれば足りる意味であり、また、第一層に直接第二層が形成されていることも必須ではない。

15 [0011]

また、本願発明に係る液晶表示装置の製造方法としての特徴は、間隔を保つためのスペーサーが介在された一対の基板間に液晶が保持されてなる液晶表示装置の製造方法であって、前記基板の上に積層された第一層、及び、該第一層の上に該第一層と平面視交差するように配された第二層を設けてスペーサーを形成する点にある。

[0012]

上記構成からなる製造方法によれば、前述の本願発明の液晶表示装置を製造することができ、上記利点と同様の利点を有する。つまり、第一層または第二層の形成に際して所望形成位置との多少のズレが生じても、両層の重なり合う部分が一定面積となるため、柱強度のばらつきの発生を防止でき、ギャップムラの発生を防止できるとともに、開口率のロスを減らすことが可能となる。

[0013]

また、本願発明に係る液晶表示装置にあっては、請求項2記載のように、スペーサーを構成する層のすべてもしくは一部が樹脂層であることが好ましい。また、本願発明に係る製造方法にあっても、請求項6記載のように、スペーサーを構成

する層のすべてもしくは一部が樹脂層であることが好ましい。つまり、たとえば、 樹脂層としてカラーフィルターを構成する層から構成した場合には、カラーフィ ルター層形成手順でスペーサーの全部または一部を同時に形成することができ、 また、樹脂層として、液晶配向用の構造物の層から構成した場合には、この構造 物の積層手順でスペーサーの全部または一部を同時に形成することができ、スペ ーサの作成手順の減少を図ることができる。

[0014]

10

30

また、本願発明に係る液晶表示装置にあっては、請求項3記載のように、一対の基板の間には、カラーフィルター層が設けられており、スペーサーを構成する層のすべてもしくは一部は、前記カラーフィルター層の形成時に形成されてなる構成を採用することが好ましい。これにより、カラーフィルター層の形成に際してスペーサーの全部または一部を同時に形成することができ、作成手順の減少を図ることができる。

[0015]

15 また同様に、本願発明に係る製造方法にあっては、請求項8記載のように、一対の基板の間に、カラーフィルター層を設ける手順を有してなり、このカラーフィルター層の形成手順において、前記スペーサーを構成する層のすべてもしくは一部を形成する構成を採用することが好ましい。

[0016]

20 さらに、本願発明に係る液晶表示装置にあっては、第一層の上に形成された第 二層の上面に透明電極を形成することも可能であるが、請求項4記載のように、 第一層と第二層との間に透明電極層が形成されていることが好ましい。これにより、透明電極は第二層の下側に位置することになり、この透明電極が他方側の基 板に形成された透明電極に接触することを第二層によって防止でき、つまりは、 25 第二層が重なり部分の絶縁層として機能させることができる。

[0017]

また、本願発明に係る製造方法にあっては、請求項9記載のように第一層の形成手順と第二層の形成手順との間に、透明電極層を形成する手順を有することが好ましく、これにより、上述の請求項4記載の発明と同様の利点を有することになる。

5

10

15

20

25

30

[0018]

また、本願発明に係る液晶表示装置にあっては、請求項5記載のように、第一層および第二層は、何れも露光および現像により形成されており、該第一層および第二層は、互いに重ならない部分の片側の長さがそれぞれの層の露光精度と現像精度との和以上となるように設定されていることが好ましい。これにより、仮に第一層および第二層の形成に際して、両層が同一方向に露光および現像のズレた状態で形成されたとしても、第一層および第二層の重なり部分の面積を一定にすることができる。

[0019]

また、本願発明に係る製造方法にあっては、請求項9記載のように、第一層の 形成および第二層の形成は、何れも露光および現像によりなされており、該第一 層の形成および第二層の形成に関して、各層の互いに重ならない部分の片側の長 さがそれぞれの層の露光精度と現像精度との和以上となるように設定されている 構成を採用することが好ましく、これにより、上述の請求項5記載の発明と同様 の利点を有することになる。

[0020]

【発明の実施の形態】

以下、本願発明に係る液晶表示装置の一つの例として、アクティブマトリックス(以下AM)型液晶表示装置を例にとり、図面を参酌しつつ、以下説明する。なお、図1は、第二の基板の概略的斜視図であり、共通電極は図示していない。また、図2および図3は、それぞれ第二の基板の概略的説明図であり、(イ)は平面図、(ロ)は断面図である。なお、図2は第一層および第二層が理想的に重ねあわされた図面であり、図3は第一層および第二層に露光精度によりズレが生じた図面である。また、図4は、本実施形態の液晶表示装置の概略的断面図であり、TFTや走査電極、配向膜は図示していない。また、図5および図6は、本願発明に係る液晶表示装置の他の実施形態の説明図であり、図5は、第二の基板の概略的斜視図、図6はA-A線矢視断面図であり、何れの図においても共通電極は図示していない。図7は、他の実施形態の概略的断面図であり、TFTや走査電極、配向膜は図示していない。

[0021]

まず、一般的なAM型液晶表示素子の概略構成および製造方法の概略について 説明すると、第一の基板1の上に、信号電極11とその端子、層間絶縁膜12、 走査電極とその端子、TFT(薄膜トランジスタ)、複数の画素電極13、およ び、共通電極端子を形成する。また、第二の基板2の上に、共通電極21、ブラ ックマトリックス22(以下「BM」という)、および、カラーフィルター層2 3R,23G,23Bを形成する。前記第一の基板1と第二の基板2にそれぞれ 配向膜を塗布して、この一対の基板2を、両者間の隙間を一定に保持すべくスペ ーサー24を介在させた状態で貼り合せる。この貼り合わせに際しては、熱硬化 性シールまたは光硬化性シールによって接着し、共通電極21は導電性ペースト などを用いて、第一の基板1の共通電極端子に接続する。その後、液晶が真空注

6

[0022]

5

10

15

20

前記スペーサー24は、本実施形態においては、前記第二の基板2に形成されており、基板2の上に積層された第一層24a、及び、該第一層24aの上に該第一層24aと平面視直交するように配された第二層24bの二つの層から構成されており、カラーフィルター層23R,23Gの形成時に同時に形成されている。次にその具体例を図1および図2を参酌しつつ説明する。

入法などによって封入され、注入口は光硬化性の封正樹脂で封正される。

[0023]

前記カラーフィルター層 2 3 R, 2 3 G, 2 3 B は、基板 2 の上面の B M 2 2 の上面に形成され、画素に対応して配された赤色、緑色および青色の着色樹脂により構成されている。ここで、各着色樹脂は、それぞれ、光硬化性レジストをマスク露光し、その後、所定の現像液で現像することによって互いに一定隙間をもって形成されている。

[0024]

25 また、前記スペーサー24を構成する第一層24aおよび第二層24bは、前記着色樹脂の形成時に各着色樹脂材料によって形成されている。つまり、本実施形態では、第一層24aは、赤色着色樹脂材料によって赤色着色樹脂の積層時に同時に形成され、また、第二層24bは、緑色着色樹脂材料によって緑色着色樹脂の積層時に同時に形成されている。より詳述すると、基板2に赤色着色樹脂および第一層24aを露光および現像によって形成して、さらに基板2に緑色着色

樹脂および第二層24bを露光および現像によって形成して、その後に基板2に 青色着色樹脂を露光および現像によって形成することにより、カラーフィルター 層23R,23G,23Bおよびスペーサー24が形成されることになる。

[0025]

5

10

15

25

なお、前記スペーサー24は、本実施形態においては、各着色樹脂23R,2 3G,23Bの隙間部分に配置されており、換言すれば、他方の基板2(第一の 基板1)の画素電極13の隙間部分に対応する位置(層間絶縁膜12が表出する 部位)に形成されている。ここで、図示例にあっては、スペーサー24は、各画 素の隙間部分に形成しているが、たとえば、三画素ごとに形成することも適宜設 計変更可能である。

[0026]

また、前記スペーサー24を構成する第一層24aおよび第二層24bは、平面視長方形状となるように設けられ、その長手方向の大きさ(長さ)は、重なり部分からはみ出す部分 α が、各層のレジストの露光精度および現像精度の和となるように設定され、具体的には次式のように設定される。

 $\alpha = (Rの露光精度) + (Rの現像精度) + (Gの露光精度) + (Gの現像精度)$

[0027]

そして、上記のようにカラーフィルター層23R,23G,23Bおよびスペ つサー24が形成された第二の基板2には、その上面に透明電極(共通電極2 1)が形成されている。なお、この透明電極21のうち、スペーサー24の上に 積層された部分は、他方の基板(第一の基板1)の画素電極13の隙間部分(層 間絶縁膜12の表出部位)に当接するように、一対の基板2が貼り合わされてい る。

[0028]

なお、本願発明は上記実施形態の構成に限定されるものではなく、本願発明の 意図する範囲内で適宜設計変更可能である。

[0029]

つまり、上記実施形態においては、赤色着色樹脂および緑色着色樹脂からスペ 30 ーサー24を形成したものについて説明したが、本願発明はこれに限定されるも のではなく、また、着色樹脂から第一層24aおよび第二層24bを形成する場 合にあっても、他の色、たとえば、緑色着色樹脂および青色着色樹脂から構成す ることも適宜設計変更可能な事項である。

[0030]

5

さらに、上記実施形態においては、BM22の上面に第一層24aおよび第二 層24bを形成したが、たとえば、着色樹脂層の上に第一層および第二層を積層 して、基板2間の間隔を大きく設定することも可能である。具体的には、たとえ ば、スペーサー24の配置を三画素に一個とし、図5および図6に示すように、 積層スペーサー24に使用していない着色樹脂層23Rの部分に前記実施形態の ようなスペーサー24 (24a, 24b)を形成することにより、開口率の減少 10 なく、本願発明の所望の利点を奏することが可能となる。この図4および図5に 示す例にあっては、赤色着色樹脂材料からなる着色樹脂層23Rの上に、緑色着 色樹脂材料によって第一層24aを形成し、この第一層24aの上に、青色着色 樹脂によって第二層24bを形成している。なお、先にスペーサー24を形成し た後に、他の着色樹脂をスペーサー24の上面に積層することも可能であり、具 15 体的には、たとえば赤色着色樹脂材料からなる第一層24aを形成し、その上に、 緑色着色樹脂材料によって第二層 2 4 b を形成し、この第二層 2 4 b の上に、青 色着色樹脂を積層することも可能である。

[0031]

また、上記実施形態のようなスペーサー24の第二層24bの上面に形成され 20 た電極21の上に、絶縁層を形成することも可能であり、このように絶縁層を設 けることにより、スペーサー24を層間絶縁膜12の間に形成する必要がなくな るという利点を有する。

[0032]

さらに、図7に示すように、透明電極21をスペーサー24の第一層24aと 25 第二層24bとの間に形成することも可能である。つまり、第一層24aの形成 後に透明電極21を形成して、その後に、第二層24bを形成して、スペーサー 24の部分が第一層24a、透明電極21、第二層24bの積層順位で構成する ことも可能であり、これにより、スペーサー24を層間絶縁膜12の間に形成す る必要がなくなるという利点を有する。 30

[0033]

また、上記実施形態においては、着色樹脂から第一層 2 4 a および第二層 2 4 b を構成しているが、本願発明はこれに限定されるものではなく、たとえば、M VA (マルチドメイン垂直配向) 方式などに用いられる液晶配向用の構造物や、上下基板のリークを防止する絶縁膜をスペーサー 2 4 の一つの層として用いることも可能である。

[0034]

【発明の効果】

上述のように、本願発明にあっては、平面視交差するように配された第一層お よび第二層からスペーサーが構成されているので、第一層または第二層が所望形 成位置との多少のズレが生じても、両層の重なり合う部分は一定面積となり、こ のため、柱強度のばらつきの発生を防止でき、ギャップムラの発生を防止できる。 しかも、従来のものに比して、スペーサーの必要面積を小さく設定でき、開口率 のロスを減らすことが可能となる。

15 【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明の一実施形態の液晶表示装置の第二の基板の概略的斜視図である。
 - 【図2】 同実施形態の液晶表示装置の第二の基板の概略的説明図であり、 (イ) は平面図、(ロ) は断面図である。
- 20 【図3】 同実施形態の液晶表示装置の第二の基板の概略的説明図であり、 (イ) は平面図、(ロ) は断面図である。
 - 【図4】 同実施形態の液晶表示装置の概略的断面図である。
 - 【図5】 本願発明の他の実施形態の液晶表示装置の第二の基板の概略的斜視 図である。
- 25 【図6】 図5のはA-A線矢視断面図であり、
 - 【図7】 本願発明の他の実施形態の液晶表示装置の概略的断面図である。
 - 【図8】 従来の液晶表示装置の第二の基板の概略的説明図であり、(イ)は側面図、(ロ)はズレが生じた場合の平面図、(ハ)はズレが生じた場合の側面図である。

【図9】 従来の液晶表示装置の第二の基板の概略的説明図であり、(イ)は側面図、(ロ)は平面図、(ハ)はズレが生じた場合の側面図である。

【図10】 従来の液晶表示装置の第二の基板の概略的平面図である。

【符号の説明】

- 5 1 第一の基板
 - 11 信号電極
 - 12 層間絶縁膜
 - 13 画素電極
 - 2 第二の基板
- 10 21 共通電極
 - 22 プラックマトリックス
 - 23R, 23G, 23B カラーフィルター層
 - 24 スペーサー24
 - 24a 第一層
- 15 24b 第二層

請求の範囲

請求項1 一対の基板間には、液晶が保持されるとともに該一対の基板の間隔を 保つためのスペーサーが介在された液晶表示装置であって、

5 前記スペーサーは、基板の上に積層された第一層、及び、該第一層の上に該第 一層と平面視交差するように配された第二層を備えることを特徴とする液晶表示 装置。

請求項2 請求項1記載の液晶表示装置であって、

10 前記スペーサーを構成する層のすべてもしくは一部が樹脂層であることを特徴とする液晶表示装置。

請求項3 請求項1または2記載の液晶表示装置であって、

前記一対の基板の間には、カラーフィルター層が設けられており、

15 前記スペーサーを構成する層のすべてもしくは一部は、前記カラーフィルター 層の形成時に形成されてなることを特徴とする液晶表示装置。

請求項4 請求項1乃至3の何れかに記載の液晶表示装置であって、

前記第一層と第二層との間には、透明電極層が形成されていることを特徴とす 20 る液晶表示装置。

請求項5 請求項1乃至4の何れかに記載の液晶表示装置であって、

前記第一層および第二層は、何れも露光および現像により形成されており、

該第一層および第二層は、互いに重ならない部分の片側の長さがそれぞれの層 25 の露光精度と現像精度との和以上となるように設定されていることを特徴とする 液晶表示装置。

請求項6 間隔を保つためのスペーサーが介在された一対の基板間に液晶が保持 されてなる液晶表示装置の製造方法であって、

前記基板の上に積層された第一層、及び、該第一層の上に該第一層と平面視交 差するように配された第二層を設けてスペーサーを形成することを特徴とする液 晶表示装置の製造方法。

請求項7 請求項6記載の液晶表示装置の製造方法であって、 5

前記スペーサーを構成する層のすべてもしくは一部が樹脂層であることを特徴 とする液晶表示装置の製造方法。

請求項8 請求項6または7記載の液晶表示装置の製造方法であって、

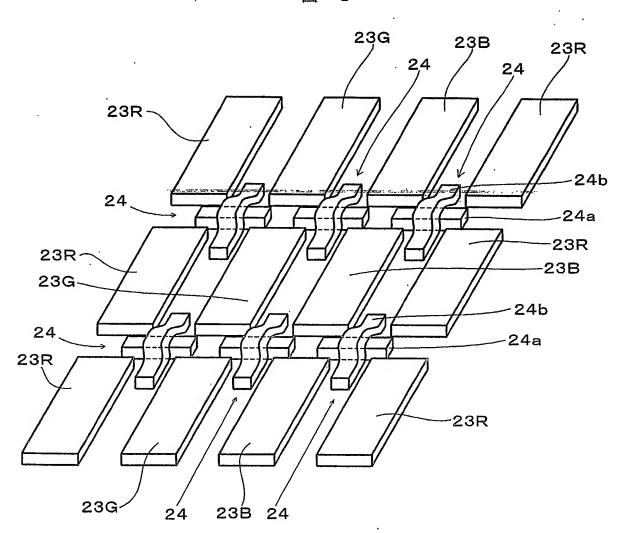
前記一対の基板の間に、カラーフィルター層を設ける手順を有してなり、 10 このカラーフィルダー層の形成手順において、前記スペーサーを構成する層の すべてもしくは一部を形成することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

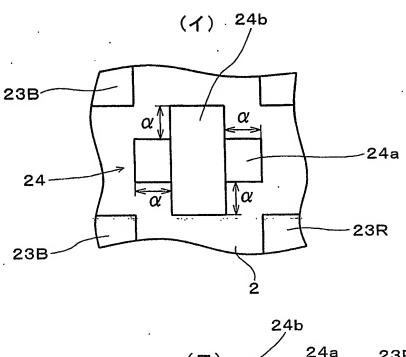
請求項9 請求項6乃至9の何れかに記載の液晶表示装置の製造方法であって、 前記第一層の形成手順と第二層の形成手順との間に、透明電極層を形成する手 15 順を有することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

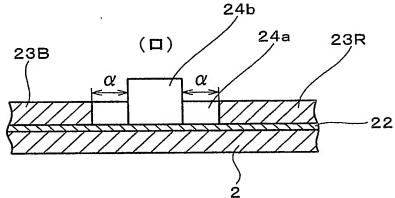
請求項10 請求項6乃至9の何れかに記載の液晶表示装置の製造方法であって、 前記第一層の形成および第二層の形成は、何れも露光および現像によりなされ ており、 20

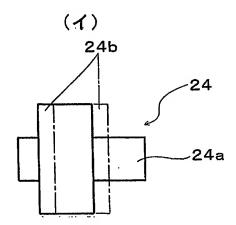
該第一層の形成および第二層の形成に関して、各層の互いに重ならない部分の 片側の長さがそれぞれの層の露光精度と現像精度との和以上となるように設定さ れていることを特徴とする液晶表示装置。

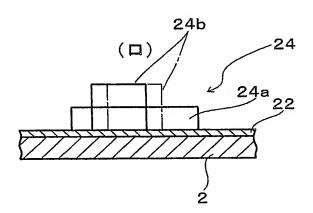
図面

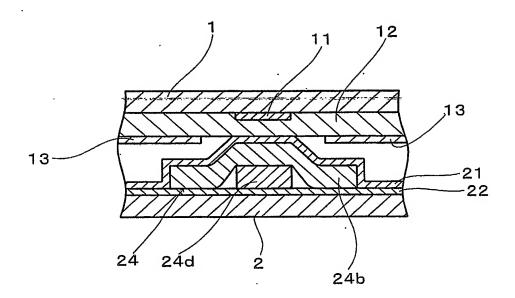


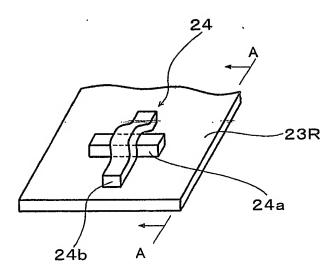


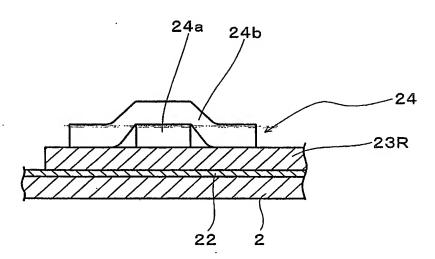


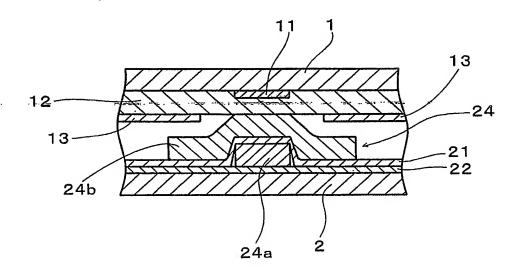




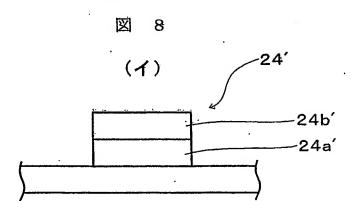


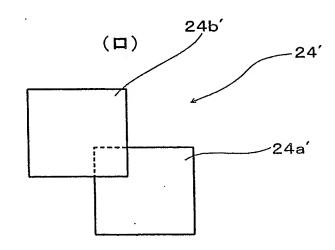


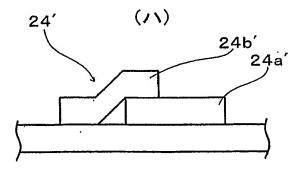




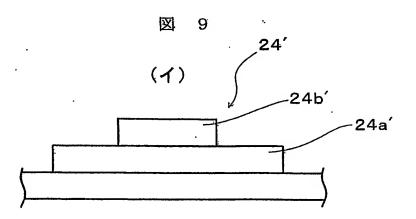
i

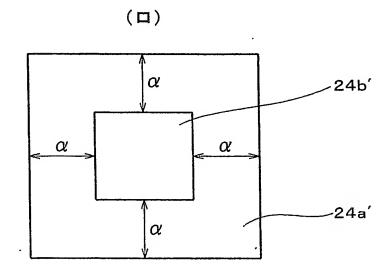


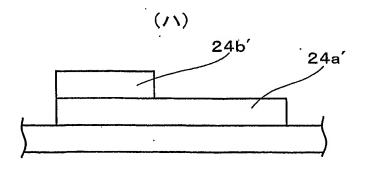


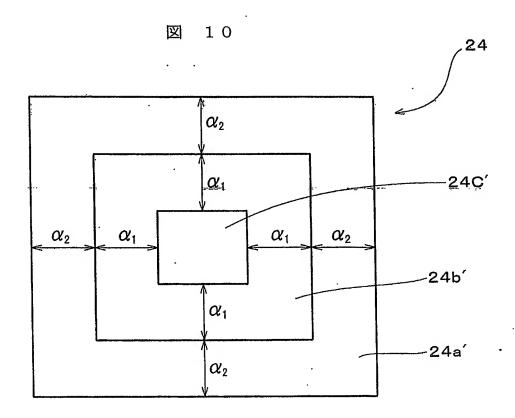


Ņ









INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

		PCT/I	B2004/002536
A. CLASSIFICA' Int.Cl ⁷	NON OF SUBJECT MATTER G02F1/1339		
According to Inter	national Patent Classification (IPC) or to both national	classification and IPC	
B. FIELDS SEAR			
Int.C17	entation searched (classification system followed by class G02F1/1339	sification symbols)	
Kokai Ji	earched other than minimum documentation to the extension 1922-1996 Jit Thinan Koho 1971-2004 Toruse consulted during the international search (name of da	suyo Shinan Toroku Koho oku Jitsuyo Shinan Koho	1996-2004 1994-2004
		,, ,	
C. DOCUMENT	S CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where app		Relevant to claim No.
X A	JP 4-151122 A (Ricoh Co., Ltd 25 May, 1992 (25.05.92), Full text; all drawings (Family: none)	i.),	1,2,5-7,10 3,4,8,9
X A	JP 8-254682 A (Fujitsu Ltd.) 01 October, 1996 (01.10.96), Pages 5, 6; Figs. 5 to 9 (Family: none)	,	1,2,5-7,10 3,4,8,9
X A	JP 9-258230 A (Citizen Watch 03 October, 1997 (03.10.97), Full text; all drawings (Family: none)	Co., Ltd.),	1,2,5-7,10 3,4,8,9
× Further doc	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is		"T" later document published after th	ne international filing date or priority application but cited to understand g the invention
		"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone	
cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family	
Date of the actual completion of the international search 24 September, 2004 (24.09.04)		Date of mailing of the international search report 12 October, 2004 (12.10.04)	
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer	
Facsimile No. Form PCT/ISA/2	10 (second sheet) (January 2004)	Telephone No.	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/IB2004/002536

		PCT/IB2004/00	2536
C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		ant to claim No.
, A	JP 11-2808 A (Toppan Printing Co., Ltd.) 06 January, 1999 (06.01.99), Full text; all drawings (Family: none)		2,5-7,10 ,4,8,9
X A	JP 2002-162632 A (Stanley Electric Co., 1 07 June, 2002 (07.06.02), Full text; all drawings (Family: none)		2,5-7,10 ,4,8,9
X A	JP 2003-66461 A (Sharp Corp.), 05 March, 2003 (05.03.03), Full text; all drawings (Family: none)		2,5-7,10 ,4,8,9
			٠
	210 (continuation of second sheet) (January 2004)		

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl. G02F1/1339 B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl. G02F1/1339 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2004年 日本国実用新案登録公報 1996-2004年 日本国登録実用新案公報 1994-2004年 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) 関連すると認められる文献 関連する 引用文献の カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 . X JP 4-151122 A (株式会社リコー). 1, 2, 5-7, 101992.05.25,全文,全図(ファミリーなし) 3, 4, 8, 9 Α JP 8-254682 A (富士通株式会社) 1, 2, 5-7, 10 X 1996.10.01, 第5,6頁,第5-9図(ファミリーな Α 3, 4, 8, 9 JP 9-258230 A (シチズン時計株式会社) 1, 2, 5-7, 10 X 1997.10.03、全文、全図(ファミリーなし) 3, 4, 8, 9 Α パテントファミリーに関する別紙を参照。 区欄の続きにも文献が列挙されている。 * 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 文献(理由を付す) 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献 「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 12.10.2004 国際調査報告の発送日 国際調査を完了した日 24.09.2004 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 2X 9119 井口 猶二 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区設が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-11.01 内線 3295

C (続き).	明オーフルデルトレットは		
引用文献の	関連すると認められる文献 関連する		
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号		
X A	JP 11-2808 A(凸版印刷株式会社) 1999.01.06,全文,全図(ファミリーなし)	1, 2, 5-7, 10 3, 4, 8, 9	
		0, 1, 0, 5	
X A	JP 2002-162632 A (スタンレー電気株式会社) 2002.06.07,全文,全図 (ファミリーなし)	1, 2, 5-7, 10 3, 4, 8, 9	
X A	JP 2003-66461 A (シャープ株式会社) 2003.03.05,全文,全図(ファミリーなし)	1, 2, 5-7, 10 3, 4, 8, 9	
·			
,		1	
	·		
		·	